05.10.2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年10月 2日

出 願 番 号
Application Number:

特願2003-344434

[ST. 10/C]:

人

[JP2003-344434]

REC'D 23 LOV 2004
WIFO POT

出 願
Applicant(s):

花王株式会社

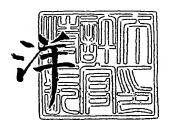
REC'D 23 1377 2034 WIFO POT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年11月11日







【書類名】 特許願 【整理番号】 P04481510 【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 C12P 19/44 【発明者】 和歌山県和歌山市湊1334 花王株式会社研究所内 【住所又は居所】 【氏名】 上野 克弥 【発明者】 【住所又は居所】 花王株式会社研究所内 和歌山県和歌山市湊1334 【氏名】 水島 洋泉 【特許出願人】 【識別番号】 000000918 【氏名又は名称】 花王株式会社 【代理人】 【識別番号】 110000084 【氏名又は名称】 特許業務法人アルガ特許事務所 【代表者】 中嶋 俊夫 【選任した代理人】 100068700 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 有賀 三幸 【選任した代理人】 【識別番号】 100077562 【弁理士】 【氏名又は名称】 高野 登志雄 【選任した代理人】 【識別番号】 100096736 【弁理士】 【氏名又は名称】 中嶋 俊夫 【選任した代理人】 【識別番号】 100101317 【弁理士】 【氏名又は名称】 的場 ひろみ 【選任した代理人】 【識別番号】 100117156 【弁理士】 【氏名又は名称】 村田 正樹 【選任した代理人】 【識別番号】 100111028 【弁理士】 【氏名又は名称】 山本 博人 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 164232 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】 【物件名】 明細書 1

要約書 1

【物件名】



【曹類名】特許請求の範囲

【請求項1】

下記式(1)で表されるグリセリンカーボネート配糖体:

【化1】

$$\int_{0}^{\infty} o(a)^{u}$$

(1)

(式中、Gは単糖残基を示し、nは1~3の整数を示す)。

【請求項2】

上記式(1)中、nが1である請求項1のグリセリンカーボネート配糖体。

【請求項3】

糖類とグリセリン-1, 2-カーボネートを酸の存在下で反応させる、請求項1又は2 に記載のグリセリンカーボネート配糖体の製造方法。

【請求項4】

請求項1又は2に記載のグリセリンカーボネート配糖体の脱保護基を行う、下記式 (2) で表されるグリセリン配糖体の製造方法:

【化2】

$$HO \longrightarrow O(G)_n$$

(2)

(式中、Gは単糖残基を示し、nは1~3の整数を示す)。

【請求項5】

塩基又は還元剤を用いて脱保護基を行う、請求項4記載の製造方法。



【発明の名称】グリセリンカーボネート配糖体

【技術分野】

[0001]

本発明は、グリセリン炭酸エステルをアグリコンとした新規配糖体、その製造方法、及び該配糖体を前駆体として用いるグリセリン配糖体の新規な製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

グルコシルグリセロールやガラクトシルグリセロール等に代表されるグリセリン配糖体は、藻類などの植物中(非特許文献1)や、日本酒、みそ、みりん等の発酵食品中(特許文献1)に存在することが知られている。これらグリセリン配糖体はグリセロ糖脂質の合成前駆体として有用な化合物であり、酸などの触媒や、リパーゼなどの酵素を用いて脂肪酸と縮合させることによりグリセロ糖脂質を合成することが出来る。またこれらグリセリン配糖体はそれ自身が保水性を有し、乳化物の安定性を高める効果のある有用な化合物である。例えば特許文献2では、ガラクトシルグリセロールの保水性、乳化物の安定性向上効果が立証されており、スキンクリームや化粧水へ応用した例が記載されている。

[0003]

グリセリン配糖体を得る方法としては、(1)グリセリン配糖体を含む植物体などから の抽出、(2)グリセロ糖脂質の加水分解、(3)グリセリン供与体と糖供与体からの合 成、等が挙げられる。(1)の方法を用いる場合、グリセリン配糖体は植物中にごく微量 しか存在しないため、少量のサンプルを得るためにも大量の植物体を必要とし、その精製 は煩雑で多大な労力を要する。(2)の方法としては、例えば特許文献3に記載の方法が 挙げられ、天然由来のグリセロ糖脂質をイオン交換樹脂の存在下で加水分解することでグ リセリン配糖体を製造している。この方法では、原料となるグリセロ糖脂質はほとんどが 動植物由来であり、さらに動植物中のグリセロ糖脂質含量が少ないため非常に高価であり 、工業的な利用には適さない。(3)の方法は、グリセリンに限らず種々のアグリコンを 直接配糖化する方法として広く用いられており、酸触媒、糖転移酵素等を用いる反応が知 られている。例えば特許文献4、特許文献5、及び特許文献6には、ラクトース等のガラ クトース供与体とグリセリン供与体に各種糖転移酵素を作用させることによりガラクトシ ルグリセロールを製造する方法が開示されている。しかし、グリセリンのような多価アル コールを配糖化する場合、グリセリンの 1 位の水酸基が配糖化されたもの、 2 位の水酸基 が配糖化されたもの、及び複数の水酸基が配糖化されたものの混合物が生成することが予 想され、選択的な合成は困難である。天然に存在するグリセロ糖脂質はその多くがグリセ リンの1位の水酸基に糖が結合した構造を有するため、グリセロ糖脂質の前駆体としての 利用を考えた場合、グリセリンの1位の水酸基が配糖化されたグリセリン配糖体を選択的 に得ることが望ましい。

[0004]

その他の方法として、アリルグルコシドからエポキシ体を経由してグルコシルグリセロールを製造する反応が非特許文献3に記載されているが、反応工程数が多く簡便な方法とは言えない。

【非特許文献 1 】 Carbohydr. Res. 1979, 73, 193-202

【非特許文献 2 】 J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 2221.

【非特許文献 3 】 J. Carbohydr. Chem. 1998, 17 (6), 937-968

【特許文献1】特開平11-222496号公報

【特許文献2】特開平9-38478号公報

【特許文献3】特公平5-25880号公報

【特許文献4】特許第2527345号公報

【特許文献 5 】特開2002-218993号公報

【特許文献 6 】特開平9-140393号公報

【発明の開示】



【発明が解決しようとする課題】

[0005]

本発明は、グリセロ糖脂質前駆体、保湿剤等として有益な化合物であるグリセリン配糖体、特にグリセリンの1位の水酸基が配糖化されたグリセリン配糖体の選択的かつ簡便な製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0006]

上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、グリセリンの1,2位を保護した環状 炭酸エステルであるグリセリンー1,2ーカーボネートをアグリコンとし、酸の存在下で 配糖化することにより、グリセリン骨格の1位の水酸基のみが選択的に配糖化されること、そして得られた配糖体を原料として用いて、選択的にグリセリンの1位の水酸基が配糖 化されたグリセリン配糖体が得られることを見出した。通常エステル結合は酸に弱いため、エステル基を有する原料を酸の存在下で反応させる場合、副反応としてエステル基の開裂が懸念される。しかし驚くべきことに、本発明の反応条件下においては、酸の存在下でも炭酸エステルの開裂が少ないことがわかった。本発明で得られたグリセリン炭酸エステル配糖体は調査の結果現在まで報告例がなく、新規な化合物であった。また、本発明で得られるグリセリンカーボネート配糖体は、塩基等を作用させることで容易に脱保護することが可能であり、高収率で目的とするグリセリン配糖体へと変換することが可能である。

[0007]

即ち本発明は、下記式(1)で表されるグリセリンカーボネート配糖体:

[0008]

【化1】

(1)

[0009]

(式中、Gは単糖残基を示し、nは1~3の整数を示す)を提供するものである。

本発明はまた、糖類とグリセリン-1, 2-カーボネートを酸の存在下で反応させる、 上記式(1)のグリセリンカーボネート配糖体の製造方法を提供するものである。

更に本発明は、式(1)で表されるグリセリンカーボネート配糖体の脱保護基を行う、 下記式(2)で表されるグリセリン配糖体の製造方法を提供するものである:

[0010]

【化2】

$$O(G)_n$$

(2)

[0011]

(式中、Gは単糖残基を示し、nは1~3の整数を示す)。

【発明の効果】

[0012]

本発明により、新規配糖体であるグリセリンカーボネート配糖体を製造することが可能である。さらに該グリセリンカーボネート配糖体から良好な収率で選択的にグリセリンの1位の水酸基が配糖化されたグリセリン配糖体を製造することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0013]



本発明で得られる式 (1) で表されるグリセリンカーボネート配糖体は新規配糖体である。

式(1)及び(2)において、Gで示される単糖残基の単糖は、グリコシド結合を形成しうる単糖であればいかなる構造でもよく、例えばグルコース、ガラクトース、マンノース、タロース、フルクトース、ソルボース、タガトース、プシコース等のヘキソース、アラビノース、キシロース、リボース、リキソース等のペントース、デオキシリボース、ラムノース、フコース(ロデオース)、イソロデオース等のデオキシ糖、グルコサミン、ガラクトサミン、グロサミン、シアル酸(ノイラミン酸)、ムラミン酸等のアミノ糖またはこれらのNーアセチル化体、グルクロン酸、ガラクツロン酸、マンヌロン酸、イズロン酸、グルロン酸等のウロン酸などが挙げられる。これらの単糖残基において、その水酸基は硫酸エステル、リン酸エステル、酢酸エステル、ベンジルエーテル、シリルエーテル等に変換されていてもよい。分子内に単糖残基を2つ以上有する場合(式(1)において、n≥2)、それら単糖残基はすべて同種の糖でもよいし、それぞれ異なった糖が結合していてもよい。また、式(1)及び(2)中のnは1~3の整数であり、好ましくは1である。また、式(1)及び(2)の化合物はGで示される単糖残基とのグリコシド結合により、配糖化されている。

[0014]

本発明において、グリセリンカーボネート配糖体の原料の一つとして使用されるグリセリン-1,2-カーボネートは市販されており、容易に入手可能である。また、グリセリンにジメチルカーボネートやホスゲン、尿素などのカルボニル化合物を反応させることにより合成することもできる。

[0015]

本発明において、グリセリンカーボネート配糖体の他方の原料として使用される糖類と しては、グリコシド結合を形成し得る糖類であればいかなる構造でもよい。単糖類に限ら ず、二糖類、三糖類などのオリゴ糖を用いることもできる。

[0016]

グリセリンカーボネート配糖体を製造する際に用いる酸としては、三フッ化ホウ素などのルイス酸、パラトルエンスルホン酸、硫酸、塩酸、リンモリブデン酸などのプレーンステッド酸、及びアルミナ、モンモリロナイト、ゼオライトなどの固体酸などが挙げられる。用いる酸の量は、グリセリンカーボネート配糖体を製造出来る量を配合すればよく、特に限定されない。溶媒はジクロロメタンのような有機溶媒が使用してもよいが、溶媒を使用しなくてもよい。

[0017]

グリセリンカーボネート配糖体を製造する際の反応温度は、炭酸エステルの分解が起こらない範囲で、原料である糖の反応性や触媒に応じて任意に設定することが出来るが、通常0℃~150℃の範囲であり、0~100℃が好ましい。反応温度が100℃以下であれば顕著な炭酸エステルの分解を抑制出来、また0℃以上であれば反応速度の点で好ましい。

[0018]

グリセリンカーボネート配糖体を製造する際の糖類とグリセリンー1, 2-カーボネートの仕込み比(モル比)は任意に設定することができるが、アグリコンであるグリセリンー1, 2-カーボネートを小過剰にするのが一般的である。糖類に対するグリセリンー1, 2-カーボネートの仕込み比(グリセリンー1, 2-カーボネート:糖類のモル比)は、好ましくは1. $0\sim1$ 0. 0、特に1. $0\sim5$. 0である。用いる糖類が無保護糖である場合、仕込み比が1. 0以上であると糖どうしの縮合が起こりにくく、また該比が10. 0以下であると未反応のグリセリンー1, 2-カーボネートが大量に残存することがなく経済的である。

[0019]

グリセリンカーボネート配糖体は脱保護基を行うことにより、高収率で目的とするグリセリン配糖体へと変換することが可能である。脱保護剤としては、通常塩基又は還元剤が



用いられ、グリコシド結合に影響を与えずに環状炭酸エステルを開裂させ得るものであれば任意の塩基又は還元剤が使用可能である。例えばナトリウムメトキシド、水酸化ナトリウム等の塩基、水素化アルミニウムリチウム等の還元剤が使用可能であるが、これらに限定されるものではない。塩基又は還元剤の使用量は任意に設定できるが、好ましい使用量としては、グリセリンカーボネート配糖体のエステル結合に対して1.00~5.0当量、特に1.0~2.0当量である。使用量が1.0当量以上であれば未反応のエステル結合の残留がなく、また、5.0当量以下であれば経済的な観点から好ましい。

[0020]

上記の脱保護基における溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール、 テトラヒドロフラン、1,3-ジオキサン等が使用できる。

[0021]

グリセリンカーボネート配糖体の脱保護基をしてグリセリン配糖体を製造する際の反応 温度は、用いる塩基等の種類に応じてグリコシド結合の開裂が起こらない範囲で任意に設 定することができるが、グリコシド結合の開裂の抑制および適度な反応速度の観点から、 通常は0~100℃の範囲が好ましい。

【実施例】

[0022]

以下の実施例により本発明を具体的に詳述する。実施例における反応率はガスクロマトグラフィー(GC)分析による原料糖の残存量(面積%)から算出した。収率はすべてモル%である。

実施例1

【0023】

[0024]

300mLナスフラスコにb-D-ペンタアセチルガラクトース 9.77g、グリセリンー 1 、2 ーカーボネート 4.43gを仕込み、ジクロロメタン 100mLに溶解した。この溶液に窒素雰囲気下、室温で攪拌しながら $BF_3 \cdot OEt_2$ 14.20gを滴下した。室温で 2 時間攪拌した後、NaHCO3の飽和水溶液 200mLを加えて反応を停止した。反応混合物を分液ロートに移してジクロロメタン層を分離し、さらに水層を100mL×20のジクロロメタンを用いて抽出した。ジクロロメタン溶液を合わせて無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過により硫酸ナトリウムを除いた後、減圧下でジクロロメタンを除去した。得られた粘調オイルのGC分析の結果、糖の反応率は94%であった。この粘調オイルをシリカゲルカラム(展開溶媒:ヘキサン/酢酸エチル)により精製することで、白色固体8.59gを得た。 1 HNMRによる分析の結果、この固体は目的とする 1 D-テトラアセチルガラクトシルー 1 、10 、11 、11 、12 一グリセリンカーボネートのグリセリン骨格における 12 位の立体配置が異なるジアステレオマーの 13 に混合物であることがわかった(以下、一方をジアステレオマーA、他方をジアステレオマーBと表記する)。収率は12 であった。この固体の一部をシリカゲルカラムで更に分画することでそれぞれのジアステレオマーを単離し、11 HNMR、11 11 COSY及びMSによる分析により詳細な構造決定を行った。

ジアステレオマーA:

THNMR (400MHz, CDCl₃) d5.41(dd, J = 3.4 Hz, 1.0Hz, 1H), 5.23(dd, J = 10.4 Hz, 8.0Hz, 1H), 5.02(dd, J = 10.6 Hz, 3.4Hz, 1H), 4.84(m, 1H), 4.58(d, J = 8.0Hz, 1H), 4.4 8(d, J = 7.6Hz, 2H), 4.19(dd, J = 11.2 Hz, 6.4Hz, 1H), 4.12(dd, J = 11.0 Hz, 6.6Hz, 1H), 3.99(dd, J = 12.0 Hz, 2.4Hz, 1H), 3.94(td, J = 6.8 Hz, 1.2Hz, 1H), 3.90(dd, J = 12.2 Hz, 3.0Hz, 1H), 2.16(s, 3H), 2.10(s, 3H), 2.06(s, 3H), 1.99(s, 3H). 13 CNMR (400MHz, CDCl₃) d170.4, 170.1, 170.0, 169.8, 154.6, 101.5, 74.4, 70.9, 70

.5, 68.2, 67.6, 66.9, 65.5, 61.1, 20.6, 20.6, 20.5, 20.5. MS m/z=449.0 (M+H $^+$).

ジアステレオマーB:

¹ HNMR (400MHz, CDCl₃) d5.40(dd, J = 3.2 Hz, 1.2Hz, 1H), 5.22(dd, J = 10.8 Hz, 8.0Hz, 1H), 5.02(dd, J = 10.6 Hz, 3.4Hz, 1H), 4.83(m, 1H), 4.57(d, J = 8.0Hz, 1H), 4.52(t, J = 8.6Hz, 1H), 4.34(dd, J = 8.4 Hz, 6.4Hz, 1H), 4.18(dd, J = 11.7Hz, 6.8Hz, 1H), 4.13(dd, J = 11.4Hz, 6.8Hz, 1H), 4.05(dd, J = 11.4Hz, 4.2Hz, 1H), 3.95(td, J = 6.8Hz, 1.2Hz, 1H), 3.81(dd, J = 11.2Hz, 4.8Hz, 1H), 2.17(s, 3H), 2.09(s, 3H), 2.06(s, 3H), 1.99(s, 3H).

¹³CNMR (400MHz, CDC1₃) d170.4, 170.1, 170.0, 169.5, 154.5, 101.1, 74.5, 71.0, 70.6, 68.2, 68.1, 66.8, 66.0, 61.1, 20.7, 20.6, 20.6, 20.5.

MS m/z=449.0 (M+H⁺).

[0025]

実施例2

【0026】 【化4】

[0027]

100mLナスフラスコにb-D-ペンタアセチルガラクトース 3.90g、グリセリンー 1 , 2- カーボネート 1.77g、パラトルエンスルホン酸 1 水和物 (PTS・ H_2 0) 0.19gを仕込み、ジクロロメタン 40mLに溶解した。この溶液を攪拌しながら加熱し、還流を行った。 15 時間後、室温まで放冷してNaHCO3 の飽和水溶液 100mLを加えた。反応混合物を分液ロートに移してジクロロメタン層を分離し、さらに水層を50mL×2のジクロロメタンを用いて抽出した。ジクロロメタン溶液を合わせて無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過により硫酸ナトリウムを除いた後、減圧下でジクロロメタンを除去した。得られた粘調オイルのGC分析の結果、糖の反応率は70%であった。この粘調オイルをシリカゲルカラム(展開溶媒:ヘキサン/酢酸エチル)により精製することで、b-D-テトラアセチルガラクトシル-1 , 2-グリセリンカーボネート(ジアステレオマーAとジアステレオマーBの1:1 混合物) 0.80g を得た(収率18%)。

[0028]

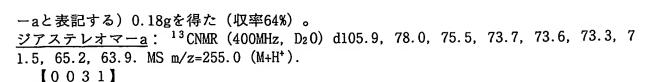
実施例3

[0029]

【化5】

[0030]

100mLナスフラスコ中で、実施例1で得たb-D-テトラアセチルガラクトシルー1,2ーグリセリンカーボネート(ジアステレオマーA)0.5gを無水メタノール10mLに溶解した。この溶液に窒素雰囲気下でナトリウムメトキシド(NaOMe)の28%メタノール(MeOH)溶液1.67gを加え、室温(rt)で30分間攪拌した。反応液を、ローム・アンド・ハース社製アンバーライトIR118(H)19.4mL(予め樹脂を蒸留水、メタノールで十分に洗浄したもの)を充填したカラムに移し、流速約1mL/minでカラムを通過させた後、さらに150mLのメタノールで樹脂を洗浄した。溶離液と洗液を合わせて減圧下でメタノールを除去した後、蒸留水5mLを加えて不溶分をメンプランフィルターにより濾別した。ろ液を凍結乾燥することにより、b-D-ガラクトシルグリセロールの単一ジアステレオマー(以下、ジアステレオマ



実施例4

実施例 3 において、原料を実施例 1 で得たb-D-テトラアセチルガラクトシルー 1, 2 ーグリセリンカーボネート (ジアステレオマーB) に変更した以外は実施例 4 と同様に反応を行ったところ、b-D-ガラクトシルグリセロールの単一ジアステレオマー (以下、ジアステレオマーbと表記する) 0.18gを得た(収率64%)。 ジアステレオマーb: 13 CNMR(400MHz, D_2 0)d106.2, 78.0, 75.5, 73.8, 73.7, 73.5, 71.5, 65.2, 63.9. MS m/z=255.0 (M+H⁺).

【曹類名】要約曹

【要約】

【課題】 グリセロ糖脂質前駆体、保湿剤等として有用な、グリセリンの1位の水酸基が配糖化されたグリセリン配糖体の選択的かつ簡便な製造方法を提供する。

【解決手段】 下記式(1)で表されるグリセリンカーボネート配糖体:

【化1】

(1)

(式中、Gは単糖残基を示し、nは $1 \sim 3$ の整数を示す)、糖類とグリセリンー 1 , 2- カーボネートを酸の存在下で反応させることによる、式(1)のグリセリンカーボネート配糖体の製造方法、及び式(1)で表されるグリセリンカーボネート配糖体の脱保護基を行う、下記式(2)で表されるグリセリン配糖体の製造方法:

【化2】

$$HO \longrightarrow O(G)_n$$

(2)

(式中、G及びnは前記の通り)。

【選択図】 なし

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-344434

受付番号

5 0 3 0 1 6 4 0 0 6 2

魯類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

平成15年10月 3日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年10月 2日





特願2003-344434

出願人履歴情報

識別番号

[000000918]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

氏 名 花王株式会社